

纯离子真空镀膜设备：PVD纳米、微米膜层

产品名称	纯离子真空镀膜设备：PVD纳米、微米膜层
公司名称	安徽纯源镀膜科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	膜层厚度:1-28 μm 镀膜温度: < 150 纳米硬度:2000-4500
公司地址	合肥市高新区大别山路1599号
联系电话	0551-63652293 18356509334

产品详情

纯离子真空镀膜设备：PVD纳米、微米膜层。该设备采用先进的纯离子镀膜技术，能够实现低温、高效、均匀的镀膜。广泛应用于汽车、航空航天、医疗器械、消费电子等行业。膜层具有超硬、耐磨、耐腐蚀、摩擦系数小等优点。设备结构紧凑，操作简便，维护方便。是生产高质量镀膜产品的理想选择。

产品特点：

- >低温镀膜、高效过滤；
- >专利技术、工艺成熟；
- >膜层性能优越：硬度高、摩擦系数低；
- >多种膜层系列、可大批量高效率生产等。

主要运用：

- >汽车和柴油车发动机关键零部件；
- >纺织行业关键零部件；
- >军*航天、高校及科研院所；
- >刀具模具、医疗器械、消费电子行业等。

膜层特点有:镀膜温度低、无热应力、高纯度、高致密、超硬、无颗粒、耐磨损、摩擦系数小、防刮花、耐腐蚀、均匀性好、粘附性好等。